

(Rel. 85-11/00 Pub. 605)

FORM 22-5

22-27

Practitioner's Docket No. 2115D-001905

PATENT

In Re: Application Serial No.: 10/035,819 filed 11/8/01 which takes priority from 60/247,024, filed 11/8/00.

Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Attention: Licensing and Review

RECEIVED

SEP 24 2002

OFFICE OF PETITIONS

PETITION FOR RETROACTIVE LICENSE (37 CFR 5.25)

NOTE: See M.P.E.P. § 140, 6th ed., rev. 3.

1. Petition

It is respectfully requested that this petition for license for foreign filing attached hereto be granted retroactively under the provisions of 37 CFR 5.25.

2. Previous Licenses (☐ applicable ☒ not applicable)

Attached are copies of

- ☐ previous licenses
- ☐ the filing receipt license

issued on this invention before the export.

RECEIVED

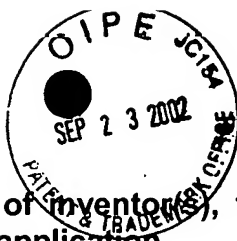
SEP 25 2002

GROUP 3600

3. Material filed abroad without a license

Attached is a copy of the material that was filed abroad without a license for foreign filing. Attached are copies of the Japanese and Canadian applications as filed.

- 1. Japan September 27, 2000
Serial No.: JP20000295208
- 2. Canada November 8, 2000
Serial No.: 2325362



RECEIVED
MAY 28 2003
LICENSING & REVIEW

4. Identification of inventor(s), title of invention and, if applicable, details of corresponding U.S. application

Inventor(s) name(s): Anatoly Maksimchuk
Koshichi Nemoto
Kirk Flippo
Shaoting Gu
Sudeep Banerjee
Donald Umstadter
Gerard Mourou
Valery Bychenkov

RECEIVED
SEP 24 2002
OFFICE OF PETITIONS

Title of Invention: METHOD AND APPARATUS FOR HIGH-ENERGY
GENERATING AND FOR INDUCING NUCLEAR
REACTIONS

In re application of:

Group No.: 3641

Application No.: 10/035,819 filed 11/8/01
which takes priority from
60/247,024, filed 11/8/00

Examiner's Name: Unknown

5. Foreign Countries and dates of filing of material for which retroactive license requested (37 CFR 5.25(a)(1))

With respect to the material for which a retroactive license is requested, each foreign countries in which the patent application material was filed and the date it was filed is as follows:

Foreign Country

Date

Japan
Serial No.: JP20000295208

September 27, 2000

Canada
Serial No.: 2325362

November 8, 2000

6. Verified Statement(s)

Also attached hereto are the verified statement(s) of:

Linda M. Deschere, formerly of Young & Basile, now with Harness, Dickey & Pierce, P.L.C.

which confirm(s) that, in accordance with 37 CFR 5.25(a)(3)(i)-(iii),

- (a) the subject matter in question was not under a secrecy order at the time it was filed abroad, and that it is not currently under a secrecy order;
- (b) the license is being diligently sought after discovery of the proscribed foreign filing; and
- (c) an explanation of why the material was filed abroad through error and without deceptive intent without the required license under § 5.11 first having been obtained.

See Attachment to Petition for Retroactive License.

NOTE: See 37 CFR 5.25(a)(4).

7. Fee (37 CFR 1.17(h) - \$130.00)

The fee for this petition for retroactive license is paid by

- ☒ Attached is a ☒ check ☐ money order in the amount of \$ 130.00
- ☐ Authorization is hereby made to charge the amount of \$ _____
- ☐ to Deposit Account No. _____
- ☐ to Credit card as shown on the attached credit card information authorization form PTO-2038.

WARNING: Credit card information should not be included on this form as it may become public.

- ☒ Charge any additional fees required by this paper or credit any overpayment in the manner authorized above, using Harness, Dickey & Pierce Account No. 08-0750.

A duplicate of this paper is attached.



SIGNATURE OF PRACTITIONER

Reg. No.: 34,811

Tel. No.: (248) 641-1600

Linda M. Deschere

Harness, Dickey & Pierce, P.L.C.
P. O. Box 828
Bloomfield Hills, Michigan 48303

Customer No.: 27572

(Rel. 85-11/00 Pub. 605)

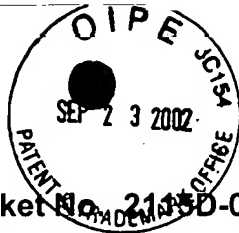
FORM 22-5

22-27

RECEIVED

SEP 24 2002

OFFICE OF PETITIONS



Practitioner's Docket No. 21350-001905

PATENT

In Re: Application Serial No.: 10/035,819 filed 11/8/01 which takes priority from 60/247,024, filed 11/8/00

Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Attention: Licensing and Review

RECEIVED

SEP 24 2002

OFFICE OF PETITIONS

ATTACHMENT TO PETITION FOR RETROACTIVE LICENSE (37 CFR 5.25)

I, Linda M. Deschere, formerly of Young & Basile, P.C., now with Harness, Dickey & Pierce, P.L.C. (HDP), worked at the firm of Young & Basile at the time the subject
→ provisional application was filed. Denise M. Glassmeyer, of the Young & Basile firm, filed
the subject Provisional Application No. 60/247,024, in the United States on November 8,
→ 2000, and at the time, authorized filing of Canadian Serial No. 2325362.

At the time such filings were made, I was in the process of making arrangements to leave the Young & Basile firm, and it was unclear whether files being handled by the University of Michigan would remain with the Young & Basile firm or would transfer with me to the Harness, Dickey & Pierce firm. Therefore, I requested that Denise M. Glassmeyer handled the Record of Invention for this matter.

Denise Glassmeyer is a seasoned practitioner having a registration number of 31,831, and has been practicing as a licensed patent attorney longer than myself having
license number 34,811.

After the aforesaid filings and per instruction from the University of Michigan in early December, the aforesaid files were transferred to me at HDP on or about January 1, 2001.

RECEIVED
MAY 23 2003
LICENSING & REVIEW

Subsequently, in the process of reviewing the aforesaid two files in an effort to complete filing requirements in the United States and Canada, it came to my attention that Ms. Glassmeyer had failed to obtain a foreign filing license for the aforesaid provisional application filed in Canada. It further came to my attention that one of the joint inventors is a resident of Japan, a citizen of Japan, and an employee of a Japanese institution entitled, Central Research Institute of Electrical Power Industry, and a research fellow, under visa in the United States. In preparing to file the Missing Parts for the US utility application, we had difficulty securing the signature of Koshichi Nemoto on the Declaration and we had not yet received the executed Assignment for Koshichi Nemoto. The Declaration was filed in late July 2002 and the assignment of the other inventors was filed in late August 2002.

In connection with these filings, and a Harness, Dickey & Pierce docket reminder, dated September 8, 2002, I began to investigate the question of the foreign filing license.

In my review of the files, it appears to me that Ms. Glassmeyer inadvertently through error, and without deceptive intent, filed the provisional application in Canada.

In order to determine whether any other related cases may have been filed, I requested our paralegal to run an international search of patents related in this family.

As a result, it was determined that joint inventor Koshichi Nemoto may have filed a related case in Japan on 9/27/00, which was before the filing of the US and Canadian applications. See JP20000295208 attached hereto. ➤ JP 2002107494.


It appears that Ms. Glassmeyer, who prepared the filings in Canada and United States, was under the assumption that the prior filing in Japan obviated the necessity for foreign filing license in the provisional case filed in Canada.

In my review of the file and upon inquiry of persons having knowledge thereof, it appears to me that the subject matter in question was not under a secrecy order at the time it was filed abroad, and is not currently under a secrecy order.

When the aforesaid matters came to my attention, it took some time for me to review the files and determine the facts herein. In support of same I am including a copy of Canadian application as filed as provisional showing signature of Denise Glassmeyer, the transmittal of the US regular utility application, a copy of the transmittal for the missing parts filed in the US regular utility case on July 26, 2002, a copy of the transmittal for the assignment of the aforesaid filed August 28, 2002; and a copy of the Japanese application filed 9/27/00 under Application No. JP20000295208.

Respectfully submitted,

Dated: Sept 18 2002

By: 
Linda M. Deschere
Reg. No. 34,811

HARNESS, DICKEY & PIERCE, P.L.C.
P.O. Box 828
Bloomfield Hills, Michigan 48303
(248) 641-1600

RECEIVED

SEP 24 2002

OFFICE OF PETITIONS

LAW OFFICES
YOUNG & BASILE, P.C.

THOMAS N. YOUNG
ANDREW R. BASILE
WILLIAM M. HANLON, JR.
MARSHALL G. MACFARLANE
DONALD L. WOOD
THOMAS D. HELMHOLDT
JASON J. YOUNG
TODD L. MOORE
LINDA M. DESCHERE
THOMAS E. BEJIN
DAVID B. EHRLINGER
KATHLEEN G. MELLON
DENISE M. GLASSMEYER
JULIA CHURCH DIERKER
DARLENE P. CONDRA
CHRISTOPHER A. MITCHELL
AMANDA CONTI DUHAIME
MOLLY BASILE MARKLEY
CHRISTIAN J. GARASCIA
ERIC L. DOYLE
ARTHUR E. GOODING, PH.D.

YOUNG, BASILE, HANLON,
MACFARLANE, WOOD & HELMHOLDT, P.C.
PATENTS, TRADEMARKS AND COPYRIGHTS
3001 WEST BIG BEAVER ROAD
SUITE 624
TROY, MICHIGAN 48064-3107
TELEPHONE (248) 649-3333
FACSIMILE (248) 649-3338

2001 COMMONWEALTH BLVD.
SUITE 301
ANN ARBOR, MI 48105-1562
TELEPHONE (734) 662-0270
FACSIMILE (734) 662-1014

700 HARRIS BUILDING
JACKSON, MI 49201
TELEPHONE (517) 787-4511
FACSIMILE (517) 787-4512
DUNCAN F. BEAMAN, RESIDENT ATTORNEY
TOWNSEND F. BEAMAN (1931-1983)

MT. CLEMENS
(810) 469-1141

GRAND RAPIDS
(616) 942-2324

November 7, 2000

VIA FACSIMILE (Letter Only)
CONFIRMATION VIA FEDERAL EXPRESS

Richard J. Mitchell, Esquire
Marks & Clerk
P.O. Box 957
Station B
Ottawa, CANADA K1P 5S7

Re: New Filing in Canada for The University of Michigan
Our File: UM-101-A-Canada

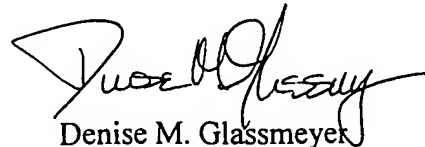
Dear Mr. Mitchell:

Further to our letter of November 6, 2000 in connection with the filing of a provisional application in Canada, enclosed please find the materials that will be filed in the U.S. Patent Office by November 9, 2000.

An earlier publication was found which gives us a deadline for filing this application in both the United States and Canada of November 9, 2000.

Please acknowledge by facsimile of your receipt of these documents. Should you require anything further for filing this provisional application in Canada, please let us know.

Very truly yours,



Denise M. Glassmeyer

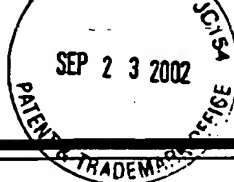
DMG:jbf
Enclosures

cc: Linda M. Deschere (w/o Encls.)

RECEIVED

SEP 24 2002

OFFICE OF PETITIONS

**METHOD AND DEVICE FOR INDUCING NUCLEAR REACTION**

Patent Number: JP2002107494 ✓

Publication
date:

2002-04-10

Inventor(s):

NEMOTO KOSHICHI;; NAYUKI TAKUYA;; ANATOLY MAXIMCHUK;; VALERY YU
BAISENKOFU;; SUDEEP BANERJEE;; SHAOTING GU;; KIRK FLIPPO;; GERALD
MOUROU;; DONALD AMUSHUTADDAA

Applicant(s):

CENTRAL RES INST OF ELECTRIC POWER IND;; REGENTS OF THE UNIV OF
MICHIGANRequested
Patent:☐ JP2002107494Application
Number:

JP20000295208 20000927

Priority Number
(s):

IPC

Classification: G21G4/00; G21B1/02; G21K1/00; G21K5/04; G21K5/08

EC

Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily induce nuclear reaction.

SOLUTION: A member to be irradiated is irradiated momentarily with a laser beam having an energy allowing ionization of an irradiation member (step S1) to generate particles of high energy (step S2), and a target material is irradiated with the high-energy particles (step S3) to induce nuclear reaction (step S4).

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2002-107494
(P2002-107494A)

(43) 公開日 平成14年4月10日 (2002.4.10)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	特許出願公開番号
G 2 1 G	4/00	G 2 1 G	4/00
G 2 1 B	1/02	G 2 1 B	1/02
G 2 1 K	1/00	G 2 1 K	1/00
	5/04		A
	5/08		A
			R
審査請求 未請求 請求項の数22 O L (全 9 頁)			

(21) 出願番号 特願2000-295208 (P2000-295208)

(22) 出願日 平成12年9月27日 (2000.9.27)

特許法第30条第1項適用申請有り 2000年3月28日~31日 社団法人応用物理学会主催の「2000年(平成12年)春季第47回応用物理学関係連合講演会」において文書をもって発表

(71) 出願人 000173809

財団法人電力中央研究所
東京都千代田区大手町1丁目6番1号

(74) 代理人 100087468

弁理士 村瀬 一美

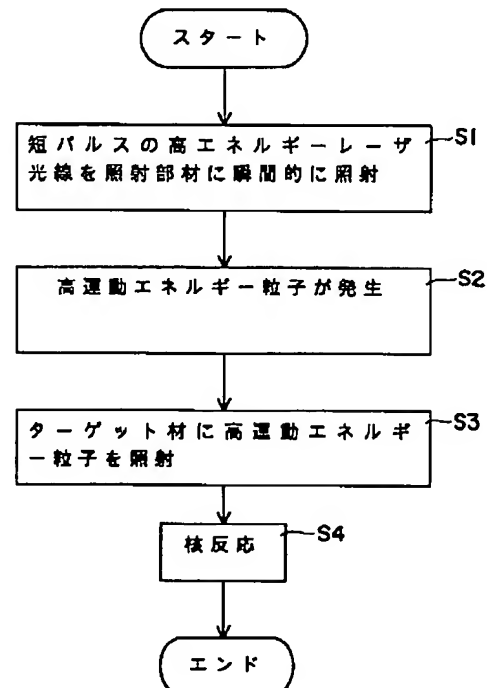
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 核反応の誘起方法および核反応誘起装置

(57) 【要約】

【課題】 簡便に核反応を誘起する。

【解決手段】 照射部材の電離が可能なエネルギーのレーザ光線を照射部材に瞬間的に照射(ステップS1)して高エネルギー粒子を発生させ(ステップS2)、この高エネルギー粒子をターゲット材に照射(ステップS3)して核反応を誘起する(ステップS4)。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 照射部材の電離が可能なエネルギーのレーザー光線を前記照射部材に瞬間的に照射して高エネルギー粒子を発生させ、この高エネルギー粒子をターゲット材に照射して核反応を誘起することを特徴とする核反応の誘起方法。

【請求項2】 前記レーザー光線は、パルス幅が10ピコ秒以下のパルスレーザー光線であることを特徴とする請求項1記載の核反応の誘起方法。

【請求項3】 前記ターゲット材と前記照射部材は同一部材であることを特徴とする請求項1または2記載の核反応の誘起方法。

【請求項4】 前記ターゲット材は、前記照射部材と異なる部材であることを特徴とする請求項1または2記載の核反応の誘起方法。

【請求項5】 前記高エネルギー粒子を100キロ電子ボルト以上の運動エネルギーに加速できる大きさのエネルギーを有するレーザー光線を前記照射部材に照射することを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の核反応の誘起方法。

【請求項6】 前記高エネルギー粒子は、電子、電磁波、正イオンのうち少なくともいずれか一つであることを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の核反応の誘起方法。

【請求項7】 前記高エネルギー粒子を前記照射部材のレーザー照射面に対して垂直かつレーザーの照射源から離れる方向に加速することを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の核反応の誘起方法。

【請求項8】 前記高エネルギー粒子は水素原子核、重水素原子核、三重水素原子核のうち少なくともいずれか一つであり、当該高エネルギー粒子を前記ターゲット材に照射して核融合反応を誘起することを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載の核反応の誘起方法。

【請求項9】 高エネルギー粒子として水素原子核を、ボロン-11を含むターゲット材に照射し、 $^{11}\text{B}(\text{p}, \text{n})^{11}\text{C}$ で表される核融合反応を誘起することを特徴とする請求項8記載の核反応の誘起方法。

【請求項10】 高エネルギー粒子として重水素原子を、ボロン-10を含むターゲット材に照射し、 $^{10}\text{B}(\text{d}, \text{n})^{11}\text{C}$ で表される核融合反応を誘起することを特徴とする請求項8記載の核反応の誘起方法。

【請求項11】 高エネルギー粒子として水素原子核を、ボロン-10を含むターゲット材に照射し、 $^{10}\text{B}(\text{p}, \alpha)^7\text{Be}$ で表される核融合反応を誘起することを特徴とする請求項8記載の核反応の誘起方法。

【請求項12】 高エネルギー粒子として重水素原子を、炭素-12を含むターゲット材に照射し、 $^{12}\text{C}(\text{d}, \text{n})^{13}\text{N}$ で表される核融合反応を誘起することを特徴とする請求項8記載の核反応の誘起方法。

【請求項13】 高エネルギー粒子として水素原子核

を、窒素-14を含むターゲット材に照射し、 $^{14}\text{N}(\text{p}, \alpha)^{11}\text{C}$ で表される核融合反応を誘起することを特徴とする請求項8記載の核反応の誘起方法。

【請求項14】 高エネルギー粒子として水素原子核を、酸素-16を含むターゲット材に照射し、 $^{16}\text{O}(\text{p}, \alpha)^{13}\text{N}$ で表される核融合反応を誘起することを特徴とする請求項8記載の核反応の誘起方法。

【請求項15】 高エネルギー粒子として重水素原子核を、窒素-14を含むターゲット材に照射し、 $^{14}\text{N}(\text{d}, \text{n})^{15}\text{O}$ で表される核融合反応を誘起することを特徴とする請求項8記載の核反応の誘起方法。

【請求項16】 高エネルギー粒子として水素原子核を、窒素-15を含むターゲット材に照射し、 $^{15}\text{N}(\text{p}, \text{n})^{15}\text{O}$ で表される核融合反応を誘起することを特徴とする請求項8記載の核反応の誘起方法。

【請求項17】 高エネルギー粒子として重水素原子核を、ネオン-20を含むターゲット材に照射し、 $^{20}\text{Ne}(\text{d}, \alpha)^{18}\text{F}$ で表される核融合反応を誘起することを特徴とする請求項8記載の核反応の誘起方法。

【請求項18】 高エネルギー粒子として水素原子核を、酸素-18を含むターゲット材に照射し、 $^{18}\text{O}(\text{p}, \text{n})^{18}\text{F}$ で表される核融合反応を誘起することを特徴とする請求項8記載の核反応の誘起方法。

【請求項19】 核反応による生成物の半減期よりも短い間隔で前記レーザー光線の照射を繰り返すことを特徴とする請求項1から18のいずれかに記載の核反応の誘起方法。

【請求項20】 前記照射部材は、薄膜またはガスジェットであることを特徴とする請求項1から19のいずれかに記載の核反応の誘起方法。

【請求項21】 前記高エネルギー粒子を前記ターゲット材に照射して前記ターゲット材中の原子核を励起させることを特徴とする請求項1から7、19、20のいずれかに記載の核反応の誘起方法。

【請求項22】 照射部材と、該照射部材の電離が可能なエネルギーのレーザー光線を前記照射部材に照射して高エネルギー粒子を発生させるレーザー光線照射手段と、前記高エネルギー粒子によって核反応を誘起される原子核を含むターゲット材を備えることを特徴とする核反応誘起装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、核反応の誘起方法および核反応誘起装置に関する。さらに詳述すると、本発明は、レーザー光線を用いた核反応の誘起方法および核反応誘起装置に関するものであって、医療、材料検査、設備診断、核種消滅、核反応シミュレータへの利用に適した簡便な核反応の誘起方法および核反応の誘起装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】核反応を起こさせるためには、中性子、水素原子核等の荷電粒子、電磁波（光子）等の粒子に大きな運動エネルギーを与えてターゲットとなる原子核に衝突等させる必要がある。従来、大きな運動エネルギーを有する粒子を得るために、原子炉や加速器等の特別の設備機器類を利用したり、あるいは放射性同位体の核崩壊現象を利用していた。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の方法では、核管理上の問題が有ったり、高価かつ大型の装置が必要となり、簡便な方法とは言い難い。

【0004】本発明は、簡便に核反応を誘起できる核反応の誘起方法および核反応誘起装置を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】かかる目的を達成するために請求項1記載の核反応の誘起方法は、照射部材の電離が可能なエネルギーのレーザー光線を照射部材に瞬間的に照射して高エネルギー粒子を発生させ、この高エネルギー粒子をターゲット材に照射して核反応を誘起するものである。

【0006】高エネルギーのパルスレーザー光線を照射部材に照射すると、高エネルギー粒子が発生する。この高エネルギー粒子はターゲット材に衝突し、ターゲット材中の原子核に核反応を生じさせる。

【0007】また、請求項2記載の核反応の誘起方法は、レーザー光線が、パルス幅が10ピコ秒以下のパルスレーザー光線である。したがって、レーザー光線のピークパワーを増加させることができる。また、レーザー光線の照射領域の原子核が拡散し始める前に照射が終了するので、原子核を加速して高エネルギー化させる電界の形成に有利になる。

【0008】また、請求項3記載の核反応の誘起方法のように、ターゲット材と照射部材は同一部材であっても良く、請求項4記載の核反応の誘起方法のように、ターゲット材は、照射部材と異なる部材であっても良い。

【0009】また、請求項5記載の核反応の誘起方法は、高エネルギー粒子を100キロ電子ボルト以上の運動エネルギーに加速できる大きさのエネルギーを有するレーザー光線を照射部材に照射するものである。したがって、高エネルギー粒子によって核反応を誘起することができる。

【0010】また、請求項6記載の核反応の誘起方法は、高エネルギー粒子を、電子、電磁波、正イオンのうち少なくともいずれか一つとしている。なお、これらの高エネルギー粒子のうち主に発生する粒子の選択は、ターゲット材の選択によって可能である。例えば、ターゲット材として、ガスなどを用いれば電子が、薄膜を用いれば正イオンが、厚い金属ターゲットを用いれば電磁波（ γ 線レベルの電磁波）を選択的に発生させることがで

きる。

【0011】また、請求項7記載の核反応の誘起方法のように、高エネルギー粒子を照射部材のレーザー照射面に対して垂直かつレーザーの照射源から離れる方向に加速するようにしても良い。

【0012】また、請求項8記載の核反応の誘起方法のように、高エネルギー粒子は、水素原子核、重水素原子核、三重水素原子核のうち少なくともいずれか一つであり、当該高エネルギー粒子をターゲット材に照射して核融合反応を誘起するようにしても良い。

【0013】また、請求項9記載の核反応の誘起方法は、高エネルギー粒子として水素原子核を、ボロン-11を含むターゲット材に照射し、 $^{11}\text{B}(\text{p}, \text{n})^{11}\text{C}$ で表される核融合反応を誘起するものである。したがって、短寿命放射性同位体である炭素-11が製造される。

【0014】また、請求項10記載の核反応の誘起方法は、高エネルギー粒子として重水素原子を、ボロン-10を含むターゲット材に照射し、 $^{10}\text{B}(\text{d}, \text{n})^{11}\text{C}$ で表される核融合反応を誘起するものである。したがって、短寿命放射性同位体である炭素-11が製造される。

【0015】また、請求項11記載の核反応の誘起方法は、高エネルギー粒子として水素原子核を、ボロン-10を含むターゲット材に照射し、 $^{10}\text{B}(\text{p}, \alpha)^7\text{Be}$ で表される核融合反応を誘起するものである。したがって、短寿命放射性同位体であるベリリウム-7が製造される。

【0016】また、請求項12記載の核反応の誘起方法は、高エネルギー粒子として重水素原子を、炭素-12を含むターゲット材に照射し、 $^{12}\text{C}(\text{d}, \text{n})^{13}\text{N}$ で表される核融合反応を誘起するものである。したがって、短寿命放射性同位体である窒素-13が製造される。

【0017】また、請求項13記載の核反応の誘起方法は、高エネルギー粒子として水素原子核を、窒素-14を含むターゲット材に照射し、 $^{14}\text{N}(\text{p}, \alpha)^{11}\text{C}$ で表される核融合反応を誘起するものである。したがって、短寿命放射性同位体である炭素-11が製造される。

【0018】また、請求項14記載の核反応の誘起方法は、高エネルギー粒子として水素原子核を、酸素-16を含むターゲット材に照射し、 $^{16}\text{O}(\text{p}, \alpha)^{13}\text{N}$ で表される核融合反応を誘起するものである。したがって、短寿命放射性同位体である窒素-13が製造される。

【0019】また、請求項15記載の核反応の誘起方法は、高エネルギー粒子として重水素原子核を、窒素-14を含むターゲット材に照射し、 $^{14}\text{N}(\text{d}, \text{n})^{15}\text{O}$ で表される核融合反応を誘起するものである。したが

って、短寿命放射性同位体である酸素-15が製造される。

【0020】また、請求項16記載の核反応の誘起方法は、高エネルギー粒子として水素原子核を、窒素-15を含むターゲット材に照射し、 $^{15}\text{N}(p, n)^{15}\text{O}$ で表される核融合反応を誘起するものである。したがって、短寿命放射性同位体である酸素-15が製造される。

【0021】また、請求項17記載の核反応の誘起方法は、高エネルギー粒子として重水素原子核を、ネオン-20を含むターゲット材に照射し、 $^{20}\text{Ne}(d, \alpha)^{18}\text{F}$ で表される核融合反応を誘起するものである。したがって、短寿命放射性同位体であるフッ素-18が製造される。

【0022】また、請求項18記載の核反応の誘起方法は、高エネルギー粒子として水素原子核を、酸素-18を含むターゲット材に照射し、 $^{18}\text{O}(p, n)^{18}\text{F}$ で表される核融合反応を誘起するものである。したがって、放射性同位体であるフッ素-18が製造される。

【0023】また、請求項19記載の核反応の誘起方法は、核反応による生成物の半減期よりも短い間隔で前記レーザー光線の照射を繰り返し行うものである。したがって、半減期の短い生成物が蓄積される。

【0024】また、請求項20記載の核反応の誘起方法のように、照射部材を、薄膜またはガスジェットとしても良い。

【0025】また、請求項21記載の核反応の誘起方法のように、高エネルギー粒子をターゲット材に照射してターゲット材中の原子核を励起させるようにしても良い。

【0026】さらに、請求項22記載の核反応誘起装置は、照射部材と、該照射部材の電離が可能なエネルギーのレーザー光線を照射部材に照射して高エネルギー粒子を発生させるレーザー光線照射手段と、高エネルギー粒子によって核反応を誘起される原子核を含むターゲット材を備えるものである。

【0027】したがって、レーザー照射手段からレーザー光線が照射部材に照射されると、高エネルギー粒子が発生する。この高エネルギー粒子はターゲット材に衝突し、ターゲット材中の原子核に核反応を引き起こさせる。

【0028】

【発明の実施の形態】以下、本発明の構成を図面に示す最良の形態に基づいて詳細に説明する。

【0029】図1に本発明を適用した核反応の誘起方法を、図2に本発明を適用した核反応誘起装置をそれぞれ示す。核反応誘起装置は、照射部材11と、該照射部材11の電離が可能なエネルギーのレーザー光線18を照射部材11に照射して高エネルギー粒子19を発生させるレーザー光線照射手段12と、高エネルギー粒子19によって核反応を誘起される原子核を含むターゲット材13

を備えている。

【0030】照射部材11は、例えば薄膜、より具体的には例えばマイラのフィルム14に重水素置換プラスチックを塗布して重水素置換プラスチック層15を形成したものである。フィルム14の厚さは、例えば約10 μm である。

【0031】レーザー光線照射手段12は、例えば10TWの出力のハイブリッドチタン：サファイヤ／Nd：磷酸塩ガラスCPAレーザー装置である。このレーザー装置は、例えばパルス幅400フェムト秒で3ジュール程度のエネルギーを有するレーザー光線18を、例えば直径10ミクロン程度の大きさに集光して照射部材11の重水素置換プラスチック層15に照射することができる。即ち、このレーザー装置では、発振器で発生させたレーザー光線をパルス幅拡張器でパルス幅の拡張を行った後、増幅器で増幅し、さらにパルス幅圧縮機でパルス幅を圧縮することでピークパワーを増加させている。そして、この様にして発生させた超短パルスでピークパワーの大きなレーザー光線を集光レンズによって集光し、照射部材11の重水素置換プラスチック層15に照射する。例えば、発振器で発生させたパルス時間幅が0.1ピコ秒、レーザーエネルギーが1マイクロJのレーザー光線をパルス幅拡張器によってパルス時間幅が1ナノ秒、レーザーエネルギーが10マイクロJのレーザー光線にした後、増幅器でパルス時間幅が1ナノ秒、レーザーエネルギーが1J以下のレーザー光線にし、さらにパルス幅圧縮器によってパルス時間幅が0.1ピコ秒、レーザーエネルギーが1J以下のレーザー光線に変換する。このようにパルス時間幅を圧縮することで、レーザー光線18のピーク出力を約10テラWにすることができる。

【0032】ターゲット材13は、例えばボロン-10を約90パーセントまで濃縮したボロン片である。ターゲット材13は、照射部材11のレーザー光線18が照射される部分の真後ろに、例えば8mm離して配置される。

【0033】なお、ターゲット材13の後方には、ポリエチレンテレフタレートフィルムで構成されたフィルタ16とモニタ17が配置されている。これらは、ターゲット材13に照射される高エネルギー粒子19のエネルギーを推定するためのものである。即ち、フィルタ16の厚さとこれを透過できる粒子の運動エネルギーとの間には一定の関係があるので、モニタ17によってフィルタ16を透過した粒子を検出することで、当該粒子が一定値以上の運動エネルギーを有していたことがわかる。例えば、水素イオンの場合、厚さ10 μm のフィルタ16を透過するためには1MeV程度の運動エネルギーが必要であることから、モニタ17によって水素イオン（水素原子核）が検出されると、その水素イオンは1MeV程度以上の運動エネルギーを有していることがわかる。ただし、フィルタ16及びモニタ17は必ず必要な

ものではなく、省略可能である。

【0034】核反応誘起装置の周囲は、図示しない遮蔽壁によって遮蔽されており、高エネルギーのレーザー光線18を照射部材11に照射することで発生した高エネルギー粒子19や、核反応生成物から放出される放射線の漏れを防止している。

【0035】次に、核反応の誘起方法について説明する。この核反応の誘起方法は、照射部材11の電離が可能なエネルギーのレーザー光線18を照射部材11に瞬間的に照射（ステップS1）して高エネルギー粒子19を発生させ（ステップS2）、この高エネルギー粒子19をターゲット材13に照射して（ステップS3）核反応を誘起する（ステップS4）ものである。

【0036】なお、照射するレーザー光線18としてはパルス幅が10ピコ秒以下のパルスレーザー光線の使用が好ましい。パルス幅が10ピコ秒よりも長くなると、レーザー光線18の照射時間が長くなることからレーザー光線18によって電離された原子核の拡散が照射終了前に始まり、電荷分離領域の形成が不十分になって原子核を十分に加速するのが困難になるからである。また、同じエネルギーでもパルス幅を短くすることでピークパワーを高くすることができてレーザー光線18の電界を大きくすることができ、より電荷分離領域の正負の差を大きくすることができるからである。

【0037】レーザー光線照射手段12から、例えばパルス幅400フェムト秒で3ジュール程度のエネルギーを有するレーザー光線18を直径10ミクロン程度の大きさに集光して照射部材11の重水素置換プラスチック層15に照射する（ステップS1）と、レーザー光線18の非常に高い電界や光圧力、レーザーパルスにより誘起されたプラズマ波により生じた進行電界により、極微少な照射領域から電子が追い出され加速される。

【0038】一方、電子が追い出されて電離された原子核（正イオン）は電子に比べて質量が大きいため、レーザー光線18の照射後しばらくの間はほとんど動かない。このため、極微少な照射領域が正イオンの高密度領域となり、その静電気力で正イオンは爆発的に加速され、例えば図3に示すような10メガ電子ボルトに近い高エネルギーの正イオンが発生する（ステップS2）。つまり、レーザー光線18を照射部材11に照射することで、高エネルギー粒子19としての正イオンを発生させることができる。ただし、必ずしも高エネルギー粒子19のエネルギーを10メガ電子ボルト近くまで高める必要はなく、例えば、100キロ電子ボルト以上のエネルギーに高めることができれば良く、より好ましくは、核反応を誘起できる程度の大きさのエネルギーに高めることができれば良い。

【0039】ここで、レーザー光線18の照射領域は一定の面積を有しているため、正イオンの高密度領域は直径数十 μm 、厚み10 μm 以下程度のシート状のものとな

り、平面的な電位分布が形成される。したがって、この電界によって加速される正イオンはレーザー光線18の照射面に対して垂直で、かつレーザーの照射源であるレーザー光線照射手段12から離れる方向、即ち、照射部材11の後方のターゲット材13に向けて進む。なお、実験では、正イオンの流れであるイオンビームの方向は全角40度程度の広がりがあった。

【0040】本実施形態では、レーザー光線18を照射部材11の重水素置換プラスチック層15に照射しているので、高エネルギーの正イオンとして主に重水素イオンが発生する。つまり、レーザー光線18を照射部材11に照射することで、高エネルギー粒子19としての重水素原子核を発生させることができる。この高エネルギーの重水素イオン（重水素原子核）はボロン片であるターゲット材13に照射される（ステップS3）。したがって、ターゲット材13では $^{10}\text{B}(\text{d}, \text{n})^{11}\text{C}$ で表される核反応が生じる（ステップS4）。このため、炭素-11（ ^{11}C ）と中性子（ n ）を生産することができる。なお、核反応はターゲット材13の表面から例えば1mmの深さまでの領域13aで発生する。したがって、生成物である炭素-11がターゲット材13のどこに存在するかが明らかである。

【0041】なお、照射部材11に重水素置換プラスチック層15の形成を省略しても良く、また、ターゲット材13としてはボロン-10を濃縮していないものを使用しても良い。この場合には、高エネルギーの正イオンとして主に水素イオンが発生する。つまり、レーザー光線18を照射部材11に照射することで、高エネルギー粒子19としての水素原子核を発生させることができる。この高エネルギーの水素イオン（水素原子核）がターゲット材13に照射されると $^{11}\text{B}(\text{p}, \text{n})^{11}\text{C}$ で表される核反応が生じる。このため、炭素-11と中性子を生産することができる。

【0042】炭素-11は半減期20分のほぼ純粋なポジトロン源であり、医療や材料の欠陥検査などに使用することができる。また、半減期が20分と短いために一晚経過すると放射能が大きく減衰し、ナトリウム-22などと比較すると放射性物質管理上大きなメリットがある。前述のレーザー出力では、レーザー光線18の1パルスあたり2ナノキュリーの炭素-11を生成することが可能である。これを10Hzのパルス繰り返しのレーザー装置を用いて1時間程度照射を繰り返すことにより、10マイクロキュリー以上の炭素-11を得ることができる。この値は校正用線源などとして既に市販されているナトリウム-22と同じレベルに相当する。

【0043】なお、レーザー光線18の照射領域から追い出されて加速された電子は高エネルギーの電子であり、照射部材11やその他の物質等を透過する際に主として制動輻射により高エネルギーのX線が発生させる。このX線は、高エネルギー電子が進んでいた方向に発生する

ので、レーザ光線18の照射面に対して垂直で、かつレーザ光線照射手段12から離れる方向に向けて発生する。

【0044】また、発生したX線のうち1.02(=0.51×2)MeVよりも大きなエネルギーを有しているものは、他の物質との相互作用により電子対を生成させることもある。即ち、高エネルギーのポジトロン(陽電子)と電子の発生が可能である。つまり、レーザ光線18を照射部材11に照射することで、高エネルギー粒子19としての電子、X線(電磁波)、陽電子を発生させることができる。

【0045】一方、レーザ光線18の照射によって発生する高エネルギーの正イオンは照射部材11中の他の物質との間で核融合反応や核分裂反応を起こさせることが可能である。そして、これらの反応で生じた γ 線によって(γ , n)反応などが引き起こされ、反応前元素の同位体と中性子が生成される。

【0046】照射部材11とターゲット材13の材料の組み合わせを変えることで、上述の $^{10}\text{B}(\text{d}, \text{n})^{11}\text{C}$ 反応、 $^{11}\text{B}(\text{p}, \text{n})^{11}\text{C}$ 反応の他にも種々の核反応を誘起することができる。例えば、照射部材11として水素原子を含むものを使用することで、高エネルギーの正イオンとして主に水素原子核(p)が発生するので、この高エネルギーの水素原子核を、窒素-14を含むターゲット材13に照射することで、 $^{14}\text{N}(\text{p}, \alpha)^{11}\text{C}$ で表される核融合反応を誘起することができ、短寿命放射性同位体である炭素-11と α 粒子を生成することができる。また、高エネルギー粒子19として水素原子核を、酸素-16を含むターゲット材13に照射することで、 $^{16}\text{O}(\text{p}, \alpha)^{13}\text{N}$ で表される核融合反応を誘起することができ、短寿命放射性同位体である窒素-13と α 粒子を生成することができる。さらに、高エネルギー粒子19として水素原子核を、酸素-18を含むターゲット材13に照射することで、 $^{18}\text{O}(\text{p}, \text{n})^{18}\text{F}$ で表される核融合反応を誘起することができ、短寿命放射性同位体であるフッ素-18と中性子を生成することができる。また、高エネルギー粒子19として水素原子核を、ボロン-10を含むターゲット材13に照射することで、 $^{10}\text{B}(\text{p}, \alpha)^7\text{Be}$ で表される核融合反応を誘起することができ、短寿命放射性同位体であるベリリウム-7と α 粒子を生成することができる。また、高エネルギー粒子19として水素原子核を、窒素-15を含むターゲット材13に照射することで、 $^{15}\text{N}(\text{p}, \text{n})^{15}\text{O}$ で表される核融合反応を誘起することができ、短寿命放射性同位体である酸素-15と中性子を生成することができる。

【0047】また、照射部材11として重水素原子を含むものを使用することで、高エネルギーの正イオンとして主に重水素原子核(d)が発生するので、この高エネルギーの重水素原子核を、炭素-12を含むターゲット

材13に照射することで、 $^{12}\text{C}(\text{d}, \text{n})^{13}\text{N}$ で表される核融合反応を誘起することができ、短寿命放射性同位体である窒素-13と中性子を生成することができる。また、高エネルギー粒子19として重水素原子核を、窒素-14を含むターゲット材13に照射することで、 $^{14}\text{N}(\text{d}, \text{n})^{15}\text{O}$ で表される核融合反応を誘起することができ、短寿命放射性同位体である酸素-15と中性子を生成することができる。さらに、高エネルギー粒子19として重水素原子核を、ネオン-20を含むターゲット材13に照射することで、 $^{20}\text{Ne}(\text{d}, \alpha)^{18}\text{F}$ で表される核融合反応を誘起することができ、短寿命放射性同位体であるフッ素-18と α 粒子を生成することができる。

【0048】さらに、上述の出力のレーザ光線18の照射によって発生するX線、正イオン等の粒子のエネルギーは核分裂反応の閾値以上になるため、容易に核反応を誘起することができる。例えば、照射部材11として水素原子を含むものを、ターゲット材13としてウラン等を含むものを使用し、高エネルギー、例えば10MeV程度のエネルギーを持つ水素イオンをターゲット材13に照射することでウラン等に核分裂反応を起こさせることが可能である。

【0049】また、原子核を励起することも可能である。即ち、レーザ光線18を照射部材11に照射することで発生する高エネルギー粒子19によってターゲット材13中の原子核を励起して核異性体を生成することができる。核異性体がより安定した核異性体に変化する核異性体転移現象では一定エネルギーの γ 線が放出されるので、ラインスペクトルの γ 線源を得ることができるとともに、 γ 線レーザへの展開が可能である。

【0050】本発明では、核反応を誘起する高エネルギー粒子19を発生させるために超短パルスのレーザ光線18を使用しているので、原子炉や加速器等を使用して核反応を誘起する場合に比べて、装置を大幅に小型化することができる。このため、核反応を利用して製造される放射性同位体等を低コストで提供することができる。また、放射線の管理が容易になる。さらに、放射線医療施設等の放射性同位体の消費場所により近い場所で放射性同位体の製造が可能になり、特に半減期の短い放射性同位体の製造に適している。

【0051】また、本発明はレーザ光線18を照射することで核反応を誘起するので、核反応の制御が簡単である。つまり、レーザ光線18のオン・オフによって核反応を誘起したり停止させたりすることができる。また、レーザ光線18の照射密度や出力等によって発生させる高エネルギー粒子19のエネルギーを調整することができ、核反応の量を制御することができる。

【0052】なお、上述の形態は本発明の好適な形態の一例ではあるがこれに限定されるものではなく本発明の

要旨を逸脱しない範囲において種々変形実施可能である。例えば、上述の説明では、照射部材11とターゲット材13を異なる部材としていたが、これらを同一部材としてレーザー光線18を照射した部材に含まれる原子核に核反応を誘起するようにしても良い。この場合には、核反応の起きる範囲をレーザー光線18の照射領域の近傍に限定することができる。

【0053】また、上述の説明では、高エネルギー粒子19が主に水素原子核又は重水素原子核である場合について説明したが、例えば主に三重水素原子核であっても良く、さらには、これらが混じったものであっても良い。

【0054】また、核反応による生成物の半減期よりも短い間隔でレーザー光線18の照射を繰り返すようにしても良い。この様にする事で、半減期の短い生成物を蓄積することができる。

【0055】さらに、上述の説明では、照射部材11を薄膜としていたが、ガスジェットでも良い。即ち、例えばガス的高速流にレーザー光線18を照射するようにしても良い。

【0056】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の核反応の誘起方法では、照射部材の電離が可能なエネルギーのレーザー光線を照射部材に瞬間的に照射して高エネルギー粒子を発生させ、この高エネルギー粒子をターゲット材に照射して核反応を誘起するので、簡便に核反応を誘起することができる。すなわち、原子炉や加速器を使用して核反応を誘起する場合に比べて、取り扱いが容易で、し

かも低コストで核反応を誘起することができる。このため、大型構造物の設備診断、医療応用などに使用される種々のX線、電子ビーム、イオンビーム、放射性同位体等を低コストで簡便に供給することができる。また、線源として放射性同位体を使用する必要がないので、放射線管理面でも有利である。

【0057】また、本発明の核反応誘起装置では、照射部材と、該照射部材の電離が可能なエネルギーのレーザー光線を照射部材に照射して高エネルギー粒子を発生させるレーザー光線照射手段と、高エネルギー粒子によって核反応を誘起される原子核を含むターゲット材を備えているので、簡便な装置で核反応を誘起することができる。このため、低コストで放射性同位体や線源を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る核反応の誘起方法を示すフローチャートである。

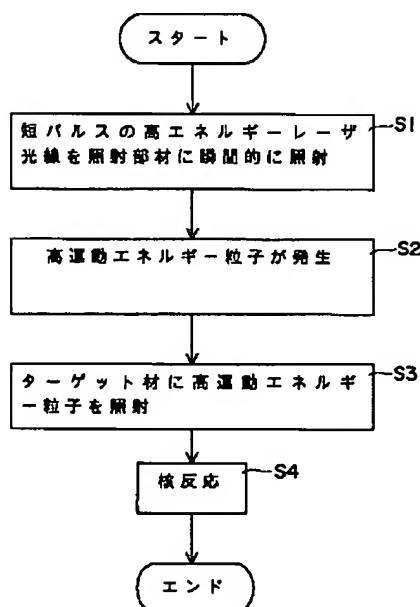
【図2】本発明に係る核反応誘起装置を示す概念図である。

【図3】レーザー光線の強さと発生するイオンの最大エネルギーとの関係を示す図である。

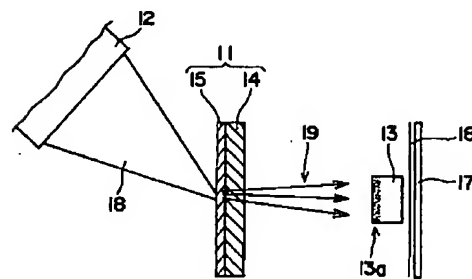
【符号の説明】

- 11 照射部材
- 12 レーザ光線照射手段
- 13 ターゲット材
- 18 レーザ光線
- 19 高エネルギー粒子

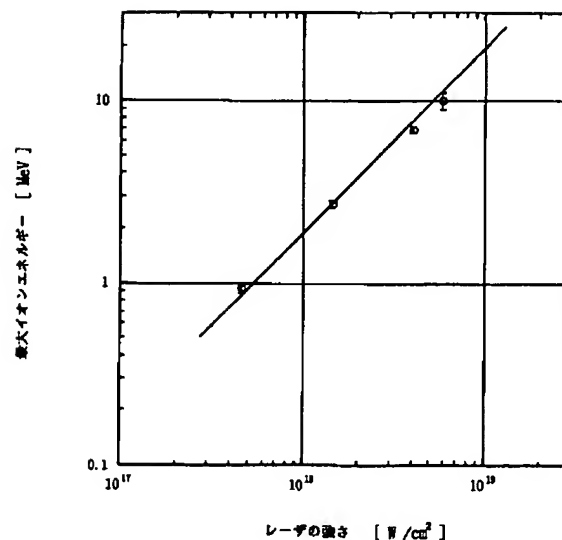
【図1】



【図2】



【図3】



フロントページの続き

(71)出願人 597015922

ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシ
ティ オブ ミシガン
The Regents of the
University of Michi
gan
アメリカ合衆国 ミシガン 48109-1280,
アン アーバー, エス. ステイト
ストリート 3003, ルーム 2071, ウ
ォルベリン タワー
Wolverine Tower, Ro
om 2071, 3003 S. State
Street, Ann Arbor,
MI 48109-1280, U. S. A.

(72)発明者 根本 孝七

東京都狛江市岩戸北2-11-1 財団法人
電力中央研究所 狛江研究所内

(72)発明者 名雪 琢弥

東京都狛江市岩戸北2-11-1 財団法人
電力中央研究所 狛江研究所内

(72)発明者 アナトリー, マクシムチャック

アメリカ合衆国 48109-2099 ミシガン
州 アン アーバー, ボニスティール
2200, アイエステー ビルディング
ユニバーシティー オブ ミシガン, セ
ンター フォー ウルトラファスト オブ
ティカル サイエンス内

(72)発明者 バレリー ユ. バイセンコフ

アメリカ合衆国 48109-2099 ミシガン
州 アン アーバー, ボニスティール
2200, アイエステー ビルディング
ユニバーシティー オブ ミシガン, セ
ンター フォー ウルトラファスト オブ
ティカル サイエンス内

(72)発明者 スディーブ パネルジー

アメリカ合衆国 48109-2099 ミシガン
州 アン アーバー, ボニスティール
2200, アイエステー ビルディング
ユニバーシティー オブ ミシガン, セ
ンター フォー ウルトラファスト オブ
ティカル サイエンス内

(72)発明者 シャオティン グ
アメリカ合衆国 48109-2099 ミシガン
州 アン アーバー, ボニステール
2200, アイエステー ビルディング
ユニバーシティ オブ ミシガン, セ
ンター フォー ウルトラファスト オブ
ティカル サイエンス内

(72)発明者 カーク フリップ
アメリカ合衆国 48109-2099 ミシガン
州 アン アーバー, ボニステール
2200, アイエステー ビルディング
ユニバーシティ オブ ミシガン, セ
ンター フォー ウルトラファスト オブ
ティカル サイエンス内

(72)発明者 ジェラルド モウロウ
アメリカ合衆国 48109-2099 ミシガン
州 アン アーバー, ボニステール
2200, アイエステー ビルディング
ユニバーシティ オブ ミシガン, セ
ンター フォー ウルトラファスト オブ
ティカル サイエンス内

(72)発明者 ドナルド アムシュタッダー
アメリカ合衆国 48109-2099 ミシガン
州 アン アーバー, ボニステール
2200, アイエステー ビルディング
ユニバーシティ オブ ミシガン, セ
ンター フォー ウルトラファスト オブ
ティカル サイエンス内